PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-012568

(43)Date of publication of application: 17.01.1992

(51)Int.CI.

H01L 27/14 G02B 5/20 H04N 5/335

(21)Application number: 02-115963

(71)Applicant :

SHARP CORP

(22)Date of filing:

02.05.1990

(72)Inventor:

NAKAI JUNICHI

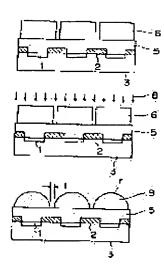
ISHIBE SHIYOUICHI ITOO TAKESHI

(54) MANUFACTURE OF SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To easily form a solid-state image pickup device of high quality which has microlenses of uniform shape, by increasing the transparency of a photosensitive resin layer by projecting ultraviolet radiation, which layer has been subjected to light exposure and pattern formation, and forming microlenses by heating.

CONSTITUTION: A photosensitive resin layer 6 formed on a transparent material layer 5 formed on a semiconductor substrate 3 is exposed to light, and pattern corresponding with a light receiving part 1 of the semiconductor substrate 3 is formed. The photosensitive resin layer 6 on which the pattern is formed is irradiated with ultraviolet radiation and decolored, and the transparency is increased. Said resin layer 6 whose transparency has been increased is heated, thermally deformed, and turned into microlenses 9. Hence anisotropic etching difficult to obtain working precision is unnecessitated, and the microlenses 9 of uniform shape can be formed. Thereby the microlenses 9 with uniform and highly precise shapes can be easily obtained.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平4-12568

⑨Int. Cl. *
⇒ 総別記号 庁内整理番号 ⑩公開 平成4年(1992)1月17日
H 01 L 27/14
G 02 B 5/20 1 0 1 7724-2K
H 04 N 5/335 V 8838-5C 8122-4M H 01 L 27/14 D 密査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

会発明の名称 固体撮像装置の製造方法

②特 願 平2-115963

②出 願 平2(1990)5月2日

⑫発 明 者 仲 井 淳 一 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内 **向発 明 者 石 辺 祥 一 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号** シャープ株式会社

内

内

の出 頤 人 シャープ株式会社 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

@代理人 弁理士青山 葆 外1名

明细音

1. 発明の名称

固体撮像装置の製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) 複数の受光部および電荷転送部を有する 固体撮像素子を形成した半導体基板上に透明材料 層を形成する工程と、

上記透明材料層上に感光性樹脂層を形成する工程と、

上記感光性樹脂層を露光して、上記感光性樹脂 層に上記受光部に対応するパターンを形成する工 程と、

上記パターンが形成された感光性樹脂層を、紫外線照射によって脱色して、透明度を上げる工程 と

上記紫外線照射により透明度が上げられた上記 感光性樹脂層を加熱して熱変形させてマイクロレ ンズを形成する工程とを有することを特徴とする 固体撮像装置の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、受光部の上に集光用のマイクロレンズを有する固体機像装匠の製造方法に関する。 【従来の技術】

従来、この種の固体操像装置の製造方法として は、第2図に示すようなものがある。

第2図は、上記固体操像装置の製造方法により 半導体基板上にマイクロレンズを製造する工程を (A)→(B)→(C)→(D)→(E)の順に示す断面図 である。

- (A) まず、複数の受光郎 | 1 および電荷転送 部 | 2 を有する半導体器板 | 3 上に、透明な平坦 化層 | 4 を形成する。
 - (B) 上記透明な平坦化層 14上に透明材料層 15を形成する。
 - (C) 上記透明材料層 | 5 上に、熱軟化性レジスト層 | 6 を整布する。その後、上記熱軟化性レジスト層 | 6 を露光して、上記受光郎 | 1 に対応するパターンを形成する。
 - (D) 上記パターン形成した熱飲化性レジスト

届16を加熱して、凸レンズ形に熱変形させる。

(E) 上記凸レンズ形に熱変形した無軟化性レジスト層 1 6 および上記透明材料層 1 5 を異方性エッチングする。すると、上記凸レンズ形の無軟化性レジスト層 1 6 の形が、上記透明材料層 1 5 の形に反映して、上記透明材料層 1 5 は、凸レンズ形となって、マイクロレンズを形成する。

【発明が解決しようとする課題】

ところで、固体操像装置の感度を向上させるために、その受光部上に形成するマイクロレンズの 形状がはらつくと、上記固体操像装置の感度が不 均一になって、その商品価値を著しく損なう。し たがって、上記マイクロレンズの形状は均一であ ることが重要である。

・しかしながら、上記従来の固体撮像装置の製造方法では、次のような問題がある。すなわち、第2図(D)の工程で形成した熱軟化性レジスト16の凸レンズ形を正確に透明材料層15の形に反映させて均一な形状のマイクロレンズを形成するためには、第2図(E)の工程の異方性エッチングは、

上記透明材料層上に感光性樹脂層を形成する工程と、上記感光性樹脂層を露光して、上記感光性樹脂層に上記受光部に対応するパターンを形成する工程と、上記パターンが形成された感光性樹脂層を、無外線照射によって脱色して、透明度を上げる工程と、上記無外線照射により透明度が上げられた上記感光性樹脂層を加熱して熱変形させてマイクロレンズを形成する工程とを有することを特徴としている。

上記感光性樹脂暦は、紫外線照射により光透過率が向上し、かつ、熱硬化性を育することが望ま しい。

[作用]

· :

半導体基板上に形成した透明材料層上に形成された感光性樹脂層は露光され、上記半導体基板の 受光部に対応するパターンが形成される。次に、 上記パターンが形成された感光性樹脂層は、集外 を照射されて、脱色され、透明度が上げられる。 次に、上記透明度が上げられた感光性樹脂層は、 加熱され、熱変形させられてマイクロレンズにな 高精度で、かつ均一にしなければならない。ところが、異方性エッチングは、そのエッチング最をエッチング時間のみで制御するものであるので、上記異方性エッチングを高精度かつ均一にするためには、そのエッチング速度および透明材料局には、そのエッチング速度および遺明がある。とは非常に難しく、均一で安定な形状のマイクロレンズを形成することが非常に難しいという問願がある。

そこで、本発明の目的は、均一で精度の高い形 状のマイクロレンズを容易に形成できる固体操像 装置の製造方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、本発明の固体接像装置の製造方法は、複数の受光部および電荷転送部を有する固体操像業子を形成した半導体基板上に 透明材料層を形成する工程と、

る。したがって、従来の如き、無硬化性レジスト 16の形状を透明材料暦15に反映するために加 工精度を得ることが難しい異方性エッチングをす ることが不要であって、均一な形状のマイクロレ ンズを容易に形成できる。

上記感光性樹脂層として、紫外線照射により光 透過率が向上し、かつ、熱硬化性を有するものを 用いると、光透過率が優れる上に、耐久性の高い マイクロレンズが形成される。

【実施例】

以下、本発明を図示の実施例により詳細に説明する。

第1図は、本発明の固体操像装置の製造方法に より半導体基板上にマイクロレンズを形成する工 程を(A)→(B)→(C)→(D)→(E)の順に示す断 面図である。

- (A) まず、複数の受光部 L および電荷転送部 2 を有する半導体基板 3 上に、透明材料層 5 をス ピンコート法により塗布して、単坦に形成する。
 - (B) 上記透明材料用 5 上に、紫外線照射によ

り光透過率が同上し、かつ、熱硬化性を有するフェ ノールボラック系やボリスチレン系のボジ型感光 性樹脂等からなる感光性樹脂層 6 を形成する。そ してマスクフを介して、上記感光性樹脂層 6 を受 光部1に対応するパターンを形成するために、舞 光、現像する。

- (C)、上記底光性樹脂層 6 をウエットエッチング等で加工して受光部 1 に対応するパターンすなわち各プロックを形成する。
- (D) 上記パターン形成された感光性樹脂層 6 : に無外線あるいは、より望ましくは 3 5 0 na~ 4 5 0 naの改長領域の光 8 を照射することによって、 上記感光性樹脂層 6 が含有する感光剤等を脱色して、上記感光性樹脂層 6 の透明度を高める。
- (E) 上記透明度が上げられた感光性樹脂層 6 を加熱して熱変形させてマイクロレンズ 9 を形成する。この加熱の温度は、工程(D)における光 8 の照射量に対応して、例えば、 1 5 0 ℃程度に設定する。

以上の工程においては、高い加工精度を得るこ

脂層 6 は、熱硬化性を有しているので、工程(E) での加熱時に熱変形してマイクロレンズを形成すると同時に硬化して、その後の固体操像装置の組立工程時の高温処理や溶剤洗浄に対して十分な耐久性を有するマイクロレンズを形成することができる。

尚、本実施例の工程(A)において、透明材料暦 5の下にカラーフィルタを形成した場合には、カラー固体操像装置を製造することができる。

また、工程(E)にて、加熱してマイクロレンズ 9を形成した後に、必要に応じて、紫外線あるいは遠紫外線を照射して、マイクロレンズ 9を再硬 化させた場合には、すでに熱硬化したマイクロレンズ 9をより一層硬化させることになるので、工程(E)における加熱温度以上の温度(たとえば 200℃)で加熱しても、このマイクロレンズ 9の形状は何ら変化しない。しかも、アセトン・イソブロビルアルコール・キシレン・エチルセロソルブアセテート等の有機溶剤に没渍しても、このマイクロレンズ 9は変質しない。

とが難しい従来の如き異方性エッチングというド ライエッチング技術の替りに、工程(B)のフォト リソグラフと工程(C)のエッチングと工程(E)の 熱処理によって、半導体基板上にマイクロレンズ を形成しているので、均一な形状のマイクロレン ズを容易に形成できて、たとえば、第1図(E)に 示すマイクロレンズ9の処光率を決定する重要な 因子であるマイクロレンズ間の間隔Uと形状rを所 望の値に設定して、精度良く均一にマイクロレン ズを形成できる。しかも、工程(D)において、パ ターン形成された感光性樹脂層 6 の透明度を、紫 外線照射によって、高めているので、マイクロレ ンズ9の材料である感光性樹脂層6の可視領域の 光透過率を90%以上にできて、性能の良いマイ クロレンズを形成できる。たとえば、上記感光性 樹脂暦6の厚さが2.5μπの場合、波長領域3 50~450 naの紫外線を250 nJ/cm²だけ照 射することによって、上記感光性樹脂眉6の可視 光領域波長400na~700nmの光透過率を95. 5%にすることができる。さらに、上記感光性樹

【発明の効果】

以上の説明より明らかなように、本発明の固体 機像装置の製造方法は、露光してパターン形成し た感光性樹脂層を無外線を照射して透明度を上げ、 さらに加熱して、マイクロレンズを形成している ので、従来の如き上層のレンズ形状を下層に反映 するための加工精度を得ることが難しい異方性エッチング工程が不要であって、均一な形状のマイク ロレンズを有する高品質な固体機像装置を、容易 に形成することができる。

上記感光性樹脂層が、集外線照射により光透透 率が向上し、かつ、無硬化性を有する樹脂からな る場合には、光透過率が優れる上に、耐久性の高 いマイクロレンズを形成できて、特に高感度、高 品質な固体撮像装置を容易に製造することができ る。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の固体機像装置の製造方法を示す断面図、第2図は従来の固体機像装置の製造方法を示す断面図である。

特周平4-12568 (4)

- 1.11…受光郎、2.12…难荷転送邸、
- 3,13…半事体基板、5,15…透明材料層、
- 6…感光性樹脂層、7…マスク、
- 9.15…マイクロレンズ、
- 14…透明な平坦化層、
- 16…無飲化性レジスト層。

特許出願人 シャープ株式会社代理人弁理士 青山 葆 ほか1名

